19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−207884

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月11日

C 25 D. 3/10 5/26

D

6919-4K 6919-4K

審査請求 有 請求項の数 7 (全9頁)

母発明の名称

高耐食性の工業用硬質クロム層を直接的又は間接的に析出させる方

法

②特 願 平2-270685

经出 願 平2(1990)10月11日

優先権主張

図1989年10月11日図西ドイツ(DE)図P 3933896.7

@発 明 者

マルテイン、ケール ド

ドイツ連邦共和国、4040、ノイス、ニーベルンゲン - シュ

トラーセ、70

勿出 顧 人

エル・ペー・ヴェーー ヘミー、ゲゼルシヤフ ドイツ連邦共和国、4040、ノイス、1、ヘールター、ブツシュシュトラーセ、1 - 3

. ト、ミツト、ペシユレ

ンクテル、パフツング

10代 理 人 品数百次结人

人 弁理士 田代 蒸冶

最終頁に続く

明 細 協

1 発明の名称

高耐食性の工業用硬質クロム脂を直接的又は 間接的に析出させる方法

2 特許請求の範囲

1.金属からなる工作物の表面に、電流効率が 最大 2 個の炭素原子及び最大 6 個のスルホン 酸 甚を有する飽和脂肪 族スルホン酸及び / 又 はその塩又はハロゲン誘導体を添加すること により最適化されたクロム酸及び硫酸イオン を含有する作業溶液から、厚さ少なくと 2 ##及び DIII ISO 4516に 基づく最低硬度 9 0 0 HY 0.1を有する耐食性の工業用クロム層を直 接的又は間接的に折出させる方法において、 折出の際に

選択した陰極電流密度に依存する下方の臨 界パルス間被数Fuと、

同じ電流密度で最適化された電流効率に依 存する上方の臨界パルス別波数点Foとの間 の範囲内のパルス路波数のパルス化した直流

で作業し、この際作業超解波のために下方の 個界パルス周被数 F u は、パルス間放放/電 進密度曲線を測定技術的に取ることにより決 定し、該曲線の下では最低硬度よりも小さい 硬度を有する折出が、かつ波曲線の上では最 低便度よりも大きい光沢のある亀裂のない折 出が行われ、作業電解液のための上方臨界パ ルス局波数点Foは、最適化した電流効率の ための同じ電流密度で電流効率/パルス開放 数曲線を制定技術的に、バルス超波数を増大 すると光沢のある亀裂のない折出がますます 亀型のある折出に移行する上方の窶界パルス 関放数点Foまで取ることにより決定し、か つ下方臨界パルス周被散Fuと、上方曝界パ ルス周波散点下っとの間の範囲内で、光沢の ある、実際に色型のない折出が行われように 選択することを特徴とする、高耐食性の工業 用硬質クロム網を直接的又は間接的に折出さ せる方法。

2. 10~1200 A/dm*の監循電流密度範囲

内で作業する請求項1記載の方法。

- 3.10~25%の前帳電流効率範囲内で作業 する湖水項1又は2紀載の方法。
- 4.500~5000 Bzの範囲内のパルス顕数 数で作業する請求項1から4までのいずれか 1項記載の方法。
- 5. 30~70%のパルス化した直流電流の衝 撃係数で作業する請求項1から4までのいず れか!項記載の方法。
- 6. まず無型のない、光沢のある御骨ケロム腫 を、次いで特に中断せずに、同じ電解波中で 光沢のある、亀裂のある硬質クロム間を折出 させる請求項1から5までのいずれか1項記 親の方法。
- 7、電流密度、パルス周波数及び衝撃係数が変 更可能である電視密度で作業する請求項1か らもまでのいずれかり項記載の方法。
- 発明の詳細な説明
 - 「商業上の利用分野」

本発明は、金属からなる工作物の表面に、電

た操作条件の手段により、詳細にはまた付加的 ファ素イオン又はフルオル結体で構成すること により変化させることができると理解されるべ きである。しかしながら、常に電流効率の記載 の最適化が窓蓋可能であるべきである。注量資 化は実際にファ素化合物を使用する場合にはフ ッ素化合物なしの電解液の場合におけるよりも 強度に渡すことはできない。有利には、本発明 によればフッ素化合物なしの作業電解液で作業 する。工業用便費クロム層は、金属、特に無义 はアルミニウム合金からなる工作物の工業用機 能性のクロム化に役立つ。彼クロムはたいてい は素材に直接的に施される。しかし、筬素材は 前以て銅、鰯合金、ニッケル、亜鉛、亜鉛合金 からなる下層又は無電流で析出したニッケル/ 購又はニッケル/ホウ素合金が施されていても よい。通常の順序さに関しても、工業用硬質ク ロム間は、多ら0.2~2μπ の樹範囲内で適用 される装飾用の光沢クロムとは異なる。便質ク ロム層はより厚い。実際には、工業用クロム化

流効率が最大2個の炭素原子及び最大6個のス ルホン酸茶を有する飽和脂肪族スルホン酸及び /又はその塩又はハロゲン誘導体を添加するこ とにより最適化されたクロム酸及び硫酸イオン を含有する作業溶液から、彫さ少なくとも2μm 及びDIN 1SO 4516に基づく最低硬度 9 0 0 BVC. 1を有する耐食性の工業用クロム層を直接的又 は間接的に折出させる方法に関する。彼スルホ ン酸は、塩解液中で適当な出発物質の化学的又 は電気化学的反応により形成されてもよい。工 作物としては、無、アルミニウム又は何からな るものが該当する。

:従来の技術子

前記返加物による電流効率の最適化に関して は、ドイツ連邦共和国特許第3402554号 明細密が参照される。電視効率は陰極での開始 的金属折出のに対する実際の金属折出の比を表 す。設定波効率は前記原理的構成の方法におい ては添加物の単により最適化される。作業電解 波は外の点では異なったクロム化及び適合され

は 2 μmで始まる。しばしば、 5 ~ 1 0 0 μmの 戦 謝にある。このような騒は摩耗及び腐食保護と して役立つ。特定の場合には、その厚さがミリ メータ範囲に連する工業用便質クロム艦も施さ れる。従って、種々の工作物を便賃クロム層に より同様に加工することができる。

本発明が出発点とした公知手段(ドイツ連邦 共和国特許第3402554号明報書の範囲内 では、折出の際には直流で操作される。直流で は、冒頭に記載した基本的構成もしくは前記の ような変更構成の作業電解液から光沢のある硬 費クロム被優を折出させることができる。この 場合には、しばしば、直流が5%未満の残留り プルを有するように留意される、それというの も品すぎる残留リプルの場合には程度の差こそ あれ無光沢折出物が生じることがあり、その硬 度は不利に減少するからである。公知の手段の 範囲内で生じた硬質クロム組は、大きな亀裂密 度で数額な急型を示し、該亀製は従ってマイク ロ热型である。その耐食性は満足されるが、し

かし改良の余地がある。

[発明が解決しょうとする課題]

本発明の課題は、貿頭に記載した方法を、便 質クロム類が更に改良され、しから相変わらず 可能な限り高い電流効率が達成されるように構 成することであった。

[課題を解決するための手段]

実施態様によれば、前記の基礎的技術思想の範 圏内で、直流で作業する公知手段の範囲内にお けると同様に10~1200 A/da1の陰極電流 範囲内で作業するが、但し本発明によればパル ス化した直流の電流の算術平均を意味する。本 発明の範囲内では、陰極電流効率はたいていし 0~25%の範囲内にある。本発明によれば、 観賞クロム析出は多層で、詳細に言及すれば、 まず亀裂のない硬質クロム圏、その上に、中断 なく、同じ作業電解液から光沢のある亀裂のあ る硬質クロム腸を析出させることができる。こ の第2の数細亀製~マイクロ亀製の脂を生じる ために、単にパラメータを、前記の基本思想及 びそれから生じる範囲が下方臨界バルス周波数 Fuと上方臨界パルス周被数点Foとの間から 外れるように選択するだけでよい。この選択を 行うため、及び更に所定の作業電解液のための パルス周波数/電流密度曲線を取るために、木 発明では、電流密度、パルス周波数及び衝撃係 数が変更可能である電視で作業することを推奨

族形度で超減効率/パルス周波数曲線を測定技 街的に、 パーレス 烈 彼 數 を 地 大 す る と 光 沢 の あ る 亀裂のない折出がますます亀裂のある折出に移 行する上方の塩界パルス貫波数点ドゥまで取る ことにより決定し、かつ下方臨界パルス周被数 Fuと、上方理界バルス開放数点Foとの間の 範囲内で、光沢のある、実際に亀裂のない折出 が行われように選択することにより解決される 。パルス周波数/電波密度曲線の下では、便賃 クロム化目的のために低すぎる硬度に基づき殆 ど使用不能の折出が行われる。該折出は一般に 無光沢でありかつ光沢のある折出よりも粗い。 該折出はしばしばまた亀裂がありかつマイクロ **塩型を有する。衝撃係数は電解波内の工作物の** 全処理時間に対するパルス時間の和である。こ れはパーセントで示される。実際に亀裂のない とは、危裂の数が公知の光沢のある硬質クロム 折出における亀裂の数に比較して著しく小さく 、かつ色裂が折出の現象を腐食技術的に実際に もはや影響しないことを表す。本発明の有利な

する。勿論、本発明の範囲内で種々のパルス形 で操作することができる。

[発明の効果]

達成される利点は、通常の要質クロム膜で光

特開平3-207884 (4)

パルス化した直流を製積した帰標作用するパルス電流成分を変性しても、そのパルス周波数が低めて小さくかつその電流密度が大きすぎない限り、結果は全く変化しない。

本発明は、智顗に定義した基本的構成の作業 電解液から光沢のある、実際に亀裂のない、高 耐食性の硬質クロム酶を折出させるために同頭 に定義した基本的構成の作業電解液から3つの 前提条件:

a)パルス周波数は、クロム化工程のために 選択した簡単電流密度が大きい程に、高くある

第2國には、特殊な析出課題のために、同じ電解液、選択された電流密度」、並びに第1図で採用した図示の由線の同じ衝撃係數をに関して電流密度/パルス間波数曲線を定量的に示した。この場合電流密度は、関示されているように、最大2側の炭素原子及び最大6個のスルホ

べきである。

b) しかしながら、パルス周波数は最適化された電波効率に関して高すぎるべきでない。

c)衝撃係数は直流作動から十分に離れて避 択すべきである。

を満足すべきである。

本発明は a) ~ b)に対して明らかな基準を 提供する。 c)に基づく相応する衝撃係数は困 難無く実験により確かめることができる。

『実施例その1]

以下に関面に示したグラフ及び実施例につき本発明を詳細に説明する。

第1図には、特殊などのに基づい機械を を作業電解液のためにバルス局を機械を を放射を取り、は のでは、 ので

ン・職事を有するのと、 ともし程のの以上を有するのと、 はそのの。 観知に、 はないので、 はいので、 はいので、 はいるで、 はいので、 はいのでで、 はいのでではいいのでではいいではいいではいいでいでではいいではいいでいではいいでいではいいでいではいいでいでいではいいではいいでいでいではいいではいいでいでいではいいでいではいい

特開平3-207884 (5)

に良好になる。帳めて低い監視電流密度、例えば 1 0 ~ 2 0 A/dm *で作業すれば、しかも高光沢の亀裂のないクロム被模が造成され、装被覆は装飾用光沢クロムとしても帳めて好過である

[実施例その2]

類からなる工作物の表面に便質クロム欄を折出させるための電解液は、以下のように構成した。

CrO.としてのクロム酸 300g/Q

疵 敏

1.3%(CrO。含量に対

して)

フルオロオクタンスルホン酸アンモニウム 10zg/g(架橋剤とし

て)

陽極。 PbSn,又は白金化したチタンもしくは白金化したPb合金化したチタン

白金化した陽極を使用する場合には、電解液に付加的に炭酸的 1 g/g を添加した。該電解液

.1よりも大きい硬度を有する光沢のある外見に移行する、電流密度に依存する臨界パルス周波数Fuを測定した。全ての実験で、電解液温度は55℃でに保持した。便質クロム被覆の折出した層厚さはそれぞれ約25μmであった。

この場合、無光沢のある外見への移行を開は流動的であり、まして実際の局所的陰極を改正すると理解される。従いまる。従のの可能に決定すべき臨界パルス周波数ドリは、この移行に決定すべき臨界パルスの場合、硬質のたのの本発明に基づく乱裂状態(亀裂あり又は亀裂なし)を検査した。

第1 図は、そのようにして記録したパルス周 放数/電流密度曲線を概略的に示す。

特別に実施すべき便質クロム化ためには、工作表面に相応して算術的平均監視電流密度 5 0 A/dm *を選択した。更に、第 1 図から 5 0 %の 衝撃係数のためには下方監界周波数 P u = 1 0 はこの組成で折出の直接操作で16%の除係電流効率を示した。 接続振電液効率は、1個の炭素原子及び1個のスルホン酸基を有する飽和脂肪能スルホン酸 3.29/4を影加することにより、27%に最適化することができた。両者の場合には、陰極電流密度は504/dm²でありかつ電解波温度は55℃であった。

その後、パルス化した直流電流での折出に切り換え、かつ種々の衝撃係数のために一定のなお後で説明するパルス周波数/電流密度曲線をプロットした。詳細には、以下のように実施した。

材料 C 4.5 kからなる 直径 7 mmのピストン棒 (表面租き Nz < 1 . 5 pm に 数細研密 及びブラッシング処理した) に、 予め通常の電気技術的規則に基づき浄化しかつ脱脂した 後に、 健質クロムを折出させた。 その際、 パルスの所定の衝撃係数 E でその都定設定調節した 平均化した陰 傷電液密度に依存して、 折出が 9 0 0 NV 0.1よりも小さい硬度を有する無光沢外見から 9 0 0 NV 0.1よりも

00であることが明らかである。

この選択した陰極電流密度のためには、電気クロバルス周波数曲線は、少なくとも硬質クロム化が実際に光沢をもって900BV 0.1の便度で析出するが、但し再び免費を有するようになる上方電界バルス周波数点P。まで更近により、その都度上方の臨界パルス周波数点を有する曲線群が得られる。

この電流効率/パルス周波数曲線群は、第 2 因に振鳴的に示されている。詳細には、この曲 線群を調査するために以下にように実施した:

析出はピストン準に第1図におけると同様に 約25μmの層厚さで行った。この場合、陰極で の理論的金属析出に対する実際の金属析出に対する実際の金属析出に対する実際の金属析出出た クロム盤の計量及びそのために使用したア アー分を測定することにより行った。ファ 会 一に基づく析出等態に関する計算は、当業者に とっては異知事項である。

特開平3-207884 (8)

上方のパルス周波数点Foで開始する & 製 依 態の光学顕微鏡的確認は関鍵をもたらすことが
ある。確実な証言は塩度器は験での耐食性調査
(DIN 50021-SS.ASTN B 117-78又は1SD 3768-19
76)によって得られた。即ち、当業者にとって
は、直流で析出させた厚かありかつ & 製を有質
は、放復値が光沢がありかつ & 製を有質
るが又はマイクロ & 製をおけるには成される
が以はマイクロ & 製を育りを定性が達成される
なが又はマイクロ & 製を育りを定性が達成される
なが又はマイクロ & 製を育りない。ところで
るが以はでは100 h 表演の安定性が適応とこかに
いが別用時間が生じる、例えばこのための証明であ
な被観の実際的 & 製不在性のための証明であ

表1は、衝撃係数50%及び電解波温度55 でで平均能稀温度50A/dm²を有する上記実施 例に関する。これは光沢のある、実際に亀型の ない、ひいては高耐食性の硬質クロム化を表す ものである。

表1は、下方國界パルス周被数下 0 = 100

被数の設定調整は、光沢のあるかつ実際に亀裂のない下地層の上に光沢のある、亀裂のあるなから間を可能な限り電流の中断を行うことなかできる。従って、このようにして改良された平滑特性を行する二重硬質クロム層を製造することができる。 衝撃 B = 1 0 0 %が生じる場合、ことを患味する。

随極電流効率を最適化するために配合されるアルキルスルホン酸の最加は、パルス化した浪流での折出の際に、作業条件が下方の簡界ルス周波数Fuの上の作業条件を維持する限り、更に高い程度で光沢改良作用する。この最加が不足すると、低すぎる陰極電波効率とは別に、また便費クロム被獲の低下した光沢により退めることができる。

記述の二重層の製造において、電流及び時間 に依存する、層厚さのアナログ的、自由プログ ラム可能な測定を介して、パルス化した直流の 0 Bzと上方臨界パルス周波数 P o = 4 0 0 0 Hz との範囲内のあらゆるパルス周波数の関しては 、記載のパルス範囲内の記載の電流密度では衝 単係数は、所望の硬度の光沢のある、実際に急 型のないかつ高調食性硬質クロム析出が生じる ように低く還択することができるという規則が 当てはまることを示す。

それに対して、姿々は、それにもかかわらず記載のパルス周波数範囲内で衝撃係数をあままりにも大きく選択すれば、遥かに劣った耐食性を有する鬼器のある硬質クロム膜が生じることを示す。更に、姿 1 から、鬼型のある被程は配線のパルス周波数範囲外にあるパルス周波数で作業する際にも得られることが明らかである。

変実験を、例えば40A/dm[®]又は60A/dm[®]のような別の電流密度で繰り返した。前記規則が確認された。前記法則は、別の組成の電解液で実験した際も確認された。既に述べたように、 光沢のある、しかし色製のある折出を生じる、 高まざる新数様的及びノ又は高すぎるバルス提

特開平3-207884 (7)

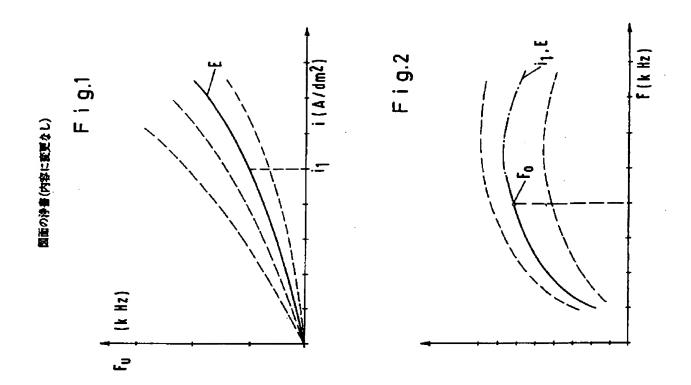
丧	パルス周波数	衝性係数	平均陰極	陰極電流	外 見	便 皮	龟型状態	塩噴霧試験
	Hz ·	%	電液密度	効 率		1.0 VE		DIN 50021-SS
			A/dm²	%				ASTN B117-73
								ISO 3768-1976
	250	50	50	18.8	無光沢	<900	亀裂あり	<100h
	500	50	50	19.5	無光沢	<900	亀裂あり	<100h
	1000	50	50	13.6	無光沢/光沢		移行範囲(Pu)
1	2000	50	50	18.7	光沢	>900	亀裂なし	>1000F
	3000	50	50	20.9	光沢	>900	- 亀製なし	>1000h
	4000	50	50	22.6	光沢	>900	移行範囲(Fo)
	5000	50	50	23.7	光沢	>900	亀裂あり	<100h
	1000	80	50	22,6	光沢	>900	亀裂あり	<100h
	2000	80	50	24.1	光沢	>900	亀型あり	<100Ь
2	3000	80	50	25.4	光沢	>900	亀裂あり	<100h
	4000	80	50	25.8	光沢	>900	亀裂あり	<100h
	5000	80	50	26.3	光 表	>900	亀型あり	<100h

4 図面の簡単な説明

第1 図は電流密度に依存する臨界パルス周波 数の曲線を示す図及び第2図はパルス周波数に 依存する最速化された電流効率の曲線を示す図 である。

代理人 弁理士 田 代 滅 治

特開平3-207884 (8)



第1頁の続き

⑦発 明 者

ウベルク

@発 明 者 エリーザベト、ピーリ

ング、ゲポーレン、ピ

ーツアツク

ヴオルフガング、クラ ドイツ連邦共和国、4040、ノイス、マリーエン ブルガ

ー-シュトラーセ、17

ドイツ連邦共和国、4040、ノイス、ボツクホルト - シユト

ラーセ、22

特開平3-207884 (9)

手続補正書 (方式)

5. 補正命令の日付

平成3年 1月22日(発送日)

平成3年 2月 8日

6. 補正の対象

図面

7. 補正の内容

別紙の通り

(図) 面 1週

図面の浄書、内容に変更なし)

特許庁長官 股

1. 事件の表示

特職平 2-270685 号

2. 発明の名称

高耐食性の工業用硬質クロム層を直接的又は間接的に 析出させる方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 エル・ペー・ヴェーーへミー、ゲゼルシャフト、 ミット、ベシュレンクテル、ハフツング

4. 代理人 〒103

住 所 東京都中央区八重洲1丁目9番9号 東京建物ビル(電話3271-8506 代表)

氏名 (6171) 井理士 田代 烝治